CMS에서 흡착평형에 관한 연구

<u>지무근</u>, 이상진, 이진영, 이창하 연세대학교 공과대학 화학공학과

Adsorption Equilibrium of N_2 , O_2 , Ar on CMS

<u>Mu Guen Chee</u>, Sang Jin Lee, Jin Young Lee, Chang Ha Lee Dept. of Cem. Eng Yonsei University, Korea

<u>서론</u>

CMS에 의한 분리공정은 흡착평형 뿐만 아니라 분자체 작용에 의한 분리와 속도론적인 분리를 통해서도 이루어지며, 이를 규명하기 위해 흡착평형에 관한 연구와 더불어 흡착속도에 대한 연구 또한 필수불가결 하다고 할 수 있다.

CMS에서의 확산의 경우를 볼 때, 그 기공구조에 따라 대기공 확산(macropore diffusion)과 미 세공확산(micropore diffusion), 그리고 외부의 물질전달(external mass transfer)의 세가지 메 커니즘으로 크게 구분 가능하며, 정확한 확산계수의 측정을 통해 유효확산계수(effective diffusivity, apparent diffusivity)와 지배적인 확산경로, 확산계수의 온도 및 농도 의존성에 대한 연구의 필요성이 제기되어 왔다.

CMS에서의 확산계수는 거시적 및 미시적인 방법에 의해 측정되어질 수 있는데, 거시적 방법으 로는 gravimetric법, volumetric법, frequency response법, chromatography법 및 Wicke-Kallenbach법 등이 사용되어 왔으며, 미시적 방법으로는 NMR법, neutron-scattering측정법 등이 있다.

확산계수의 측정은 확산기구의 다양함과 일정치 않은 기공분포로 인해 상당히 어려우며, 동일 한 계에 대해서도 측정방법에 따라 큰 차이를 보이는데, 이는 위에서 제시한 세가지 확산 메커니 즘 중 외부의 물질전달 및 열전달의 영향을 무시하는데서 나타나는 차이라고 보여진다.

대기공확산의 경우 기공확산(pore diffusion)과 표면확산(surface diffusion)으로 분류되며, 기공확산의 경우 기공 및 흡착질의 직경의 상대적인 크기에 따라 분자확산(molecular diffusion) 영역과 Knudsen diffusion영역으로 구분되고, 이 두 diffusion의 영향이 모두 중요한 경우 (intermediate region) Bosanquit's equation에 의해 두 확산 모두가 고려되어진다. 위와같이 다 양한 확산기구들을 총괄하여 얻어진 유효확산계수는 실제 흡착분리공정의 설계 및 simulation에 널리 이용되어지고 있다.

<u>실험 방법</u>

이번 실험에서는 Fig.1 에 나타난 Cahn2000(electrobalance)를 이용하여 중량법으로 흡착속도 및 평형자료를 측정하였다. 중량단하여 수학적 해석이 비교적 쉽다는 장접을 지니고 있다.

실험하고자 하는 계는 진법을 이용한 흡착속도 측정은 uptake curve를 직접 얻을수 있으며, 초기 및 경계 조건이 간공 펌프와 확산펌프를 이용하여 10-40mmHg 이하로진공배기 하였으며, 그 진공도는 Mcleod gauge를 이용하여 측정하였다. 흡착질의 압력은 수은마노미터로 측정하였으며, 흡착과정 중 등온조건을 유지하기 위하여 순환 항온조(Jeiotech Co)를 설치하여 사용하였다. 흡 착제 용기는 흡착열이 기상으로 전달되기 쉽도록 하기 위하여 알루미늄 망사를 이용하였다.흡착 질은 미세 밸브를 이용하여 빠른 시간 (0.5초이내)에 장치내로 유입되며, 확산계수가 농도에 의 존하지 않도록 하기 위해 각 단계의 압력변화는 60~70mmHg 정도로 유지하였다. 한편, 흡착속도는 측정시 불순물에 의한 오염을 방지하기 위하여 매실험 후 다음번 실험에 쓰이는 기체를 이용하여 실험장치 내부를 정화하였다. 평형은 흡착제의 중량변화가 없는 상태로 하였으며, 매실험마다 얻 어진 uptake curve로부터 흡착속도에 관한 자료를 얻었다.

<u>이론</u>

(1) Langmuir 형 등온선 물리흡착과 화학흡착의 경우에 가장 간단하고 유용한 흡착등온선은 Langmuir 등온선이다. 일반 적인 형태의 Langmuir 등온선은 다음과 같은 기본 가정을 기초로 하고 있다.

● 흡착분자 혹은 원자는 일정하고 국지화된 곳을 차지한다.

● 각각의 흡착점은 한 분자만을 흡착할수 있다.

● 흡착 에너지는 모든 흡착점에 대해 일정하며, 이웃하는 흡착질 간에는 상호 작용이 존재하지 않는다.

Langmuir 접근 방식은 흡착계에서 흡착속도와 탈착속도가 같은 동적평형이라 가정하는 속도론 적 접근방식이다. 동적인 평형상태에서는 다음과 같은 Langmuir 등온식(a) 이 얻어진다.

$$\theta = \frac{q}{qm} = \frac{BP}{1+BP} \quad \text{(a)}$$

(2) Langmuir -Freundlich 형 등온식

흡착에너지에 관하여 지수적으로 감소하는 점밀도 함수를 가정함으로써 다음과 같은 고전적 실 험 등온식(b)을 얻었다.

$$q = k P^{-1}$$
 ----- (b)

이식은 Freundlich 등온식으로 알려져 있다.

그런데 이 Freundlich 등온식은 압력에 따라 흡착량이 무한히 증가할 것이라는 불합리적인 결 과를 나타내므로 다음과 같이 Langmuir 등온식과 Freundlich 등온식을 결합한 실험적인 등온식이 제안되었다. 이 식은 Langmuir- Freundlich 등온식(c) 이라 불린다.

$$\theta = \frac{BP^{\frac{-1}{n}}}{1+BP^{\frac{-1}{n}}}$$
 ------ (c)

Langmuir 및 Freundlich 등온식은 다같이 두 개의 매개변수를 포함하며, 이 두 식을 합한 혼 성 등온식은 세 개의 매개변수를 포함한다. Langmuir-Freundlich 식은 Langmuir 및 Freundlich 등온식이 모두 잘 맞추지 못하는 넓은 범위의 압력과 온도에 걸치는 자료상관에 효과적으로 사용 된다.

Langmuir 식과 Langmuir-Freundlich 등온식은 열역학적 일관성을 가지고 있지는 못하다. 그럼 에도 불구하고, 이식들은 수학적 단순성과 흡착량에 대한 양함수 형태를 가지고 있기 때문에, 흡 착탑 및 주기적 기체분리공정의 모형화와 설계시에 계산 시간을 크게 절약할 수 있어 널리 사용 되고 있다. 또한, 오직 순수성분의 데이터로도 혼합기체의 흡착평형을 예측할 수 있는 장점을 가 지고 있다.

실험결과 및 고찰

본 실험에서 사용된 흡착제의 특성과 기체의 특성은 Table.1 에 나타내었다. 이론에 밝힌 Langmuir model과 Langmuir-Freundlich model을 이용하여 Fitting을 해서 Parameter를 구해보았 다. 그후 직접 실험을 해서 구한 값과 모델식을 비교해보았더니 Langmuir- Freundlich model 이 Langmuir model 보다 더 잘 맞음을 알 수 있었다. 모델식과 실험식의 비교는 Figure 2,3 에 나타 내었다. 질소 산소 아르곤의 CMS에 대한 흡착량은 질소가 월등하게 많았다. 산소와 아르곤은 처 음에는 아르곤의 흡착량이 먼저 증가하다가 약 0.6atm 부터는 오히려 산소의 흡착량이 아르곤보 다 많아졌다. CMS의 기체에 대한 흡착량 정도의 차이에 따라서 다양한 기체를 분리하는데 쓰일 수 있음을 확인했다.

Phsical properties	N2	02	Ar	Unit
Molecular weight(M)	28.02	32.00	39.93	g/mol
Boiling point(Tb)	-195.8	-183.0	-185.9	Ĵ
Kinetic diameter(dm)	3.68	3.46		Å
Critical properties				
Tc	-147.1	-118.6	-122.3	Ĵ
Pc	33.56	49.77	48.34	atm
Vc	89.2	73.4	74.6	cm³/mol
Zc	0.289	0.288	0.291	
Acentric factor(w)	0.038	0.022	0.000	
Heat capacity(C₀)	0.248	0.219		cal/gK

<table.1> Phisical</table.1>	properties	of	adsorbates
------------------------------	------------	----	------------



Fig .1





Fig .2

Equilibrium isotherms of three pure gases on CMS using L-F model (298K)



화학공학의 이론과 응용 제8권 제2호 2002년 「